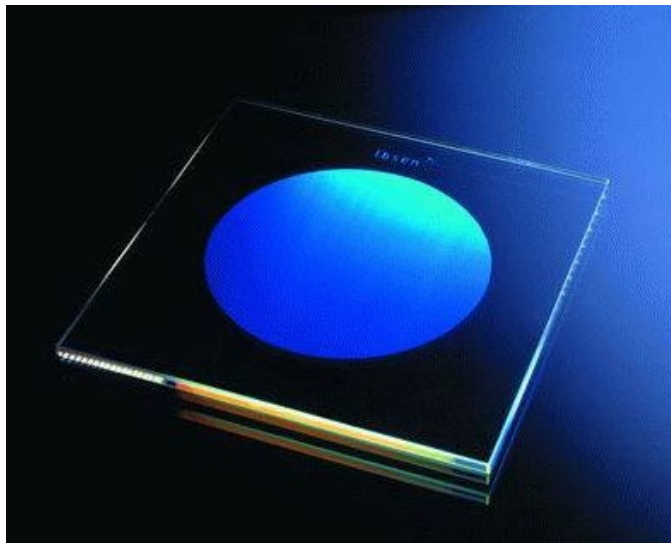




均匀光栅相位掩模



产品描述:

相位掩膜光栅是通过光栅中晶格形状和晶体表面倾斜斜角在定位晶格上刻蚀出自身相位特征的特殊构造而形成。

通用参数:

参数	指标		
波长	1526nm	1538nm	1550nm
光栅周期	1054.3 nm	1062.8nm	1071.2 nm
光栅周期精度和均匀性	+/- 0.01 nm	+/- 0.01 nm	+/- 0.01 nm
光栅尺寸	10 mm x 10 mm	10 mm x 10 mm	25 mm x 10 mm
基板尺寸	30 mm x 25 mm x 2 mm	30 mm x 25 mm x 2 mm	30 mm x 25 mm x 2 mm
针对248nm非偏振照明进行了优化			



